

Application News

No. 01-00796-KR

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, ICPMS-2050

ISO 21392 규격에 따른 ICP-MS를 이용한 화장품 내 중금속 분석

Analysis of Heavy Metals in Cosmetics by ICP-MS - ISO 21392 -

Kana Matsuno, Chiho Kiriyama, and Tadashi Taniguchi

사용자 활용 포인트

- ◆ ISO 21392에 기술된 바와 같이 ICP-MS를 이용하여 화장품의 안전성 평가를 수행할 수 있다.
- ◆ 아르곤 가스 소모량이 적은 미니 토치를 사용하여 운용 비용을 줄일 수 있다.

■ 서론

화장품은 피부에 직접 사용되기 때문에 제품 내 불순물은 주의 깊게 모니터링해야 한다, 국제화장품규제조화협의체 (The International Cooperation on Cosmetics Regulation, 이하 ICCR)는 권장 한도로서 2013년에 납 (Pb)을 10 ppm으로, 2016년에 수은 (Hg)을 1 ppm으로 설정하였다. 화장품 내 원소분석과 관련하여 ISO 21392 (Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique)는 2021년 8월 17일에 발표되었다. 이 시험 방법은 ICP-MS를 사용하여 완제 화장품 내 중금속을 측정하는 기법을 담고 있다.

본 애플리케이션 뉴스에서는 ISO 21392에 기술된 원소들 (Cr, Co, Ni, As, Cd, Sb, Pb)과 수은 (Hg)을 포함하여 총 8종의 원소를 그림 1의 ICPMS-2050 (Shimadzu社, ICP 질량분석기)으로 분석하였다.



그림 1. ICPMS-2050 / AS-20

■ 시료

립스틱, 파운데이션, 아이쉐도우를 대상 시료로 하였다.

■ 시료 전처리

ISO 21392에 기술된 방법에 따라 약 200 mg의 시료를 질산, 염산, 정제수와 혼합한 후 마이크로웨이브 시스템을 사용하여 분해하였다. 이 때, 마이크로웨이브 표준 용기 내에 더 작은 분해 용기 (Quartz insert)를 넣어 진행 하였다.

분해가 완료된 용액은 정제수로 채워 50 mL로 한 후 잔여물은 여과*하고, 추가로 4배 희석하였다. 즉, 고체의 원 시료로부터 측정 용액까지의 희석 배수는 1000이다. 시료 전처리의 세부 절차를 그림 2에 나타내었다.

* ISO 21392에서는 다음과 같이 기술한다. "실리카 또는 이산화티타늄과 같은 화장품의 일부 무기 성분이 완전히 분해되지 않을 수 있으며, 이러한 무기 성분에 결합된 중금속은 완전히 용출되지 않을 수 있다. 하지만, 이러한 무기 성분에 결합된 중금속이 해당 중금속에 대한 소비자의 노출 수준에 크게 기여한다고 보지 않는다."

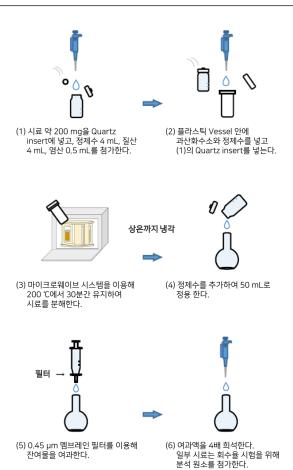


그림 2. 시료 전처리 과정

■ 표준 용액

● 검정곡선 작성용 표준 용액

검정곡선 작성용 표준 용액은 표 1에 기술된 농도로 조제하여 준비하였다. 이 때, 시험 용액과 동일한 농도의 질산과 염산을 첨가하였다.

● 내부 표준 용액

개별 시판 표준 용액을 희석하고 혼합하여 100 μg/L의 루테늄(Rh)과 이리듐(Ir)을 포함하도록 조제하였다. 위와 마찬가지로시험 용액과 동일한 농도의 질산과 염산을 첨가하였다.

시험용액 준비과정에서의 번거로움을 줄이기 위해 시험 용액에 내부 표준 용액을 약 9:1의 비율로 자동 첨가해주는 실시간 내부 표준 키트(Online internal standard kit)를 사용하였다.

표 1. 검정곡선 작성용 표준 용액의 농도 (µg/L)

원소	BLK	STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	STD6	STD7
Cr							20	30
Со								
Ni								
As	0	0.5	1.0	2.0	5.0	10	/	/
Cd	U	0.5	1.0	2.0	5.0	10		/
Sb								/
Pb							/	/
Hg								/

■ 기기 구성 및 분석 조건

표 2에 기기 구성을, 표 3에 분석 조건을 나타내었다. 운용 비용을 줄이기 위해 통상의 플라스마 토치에 비해 아르곤 가스 소모량이 2/3 이하인 미니 토치를 사용하였다.

질량 간섭을 제거하기 위한 셀 가스로는 헬륨 가스 만을 사용하였다. ICPMS-2050의 충돌(Collision) 및 반응(Reaction) 셀 내로 주입할 수 있는 가스의 종류는 표 4와 같다, 본 문서에 소개된 것과 같은 분석은 어떤 모델로도 가능하다.

표 2. 기기 시스템 구성

System:	ICPMS-2050/ ICPMS-2050 Collision only
Nebulizer:	Nebulizer, DC04
Chamber:	Cyclone Chamber
Torch:	Mini-Torch
Sampling Cone:	Nickel
Skimmer Cone:	Nickel
Autosampler:	AS-20
Internal Standard	Online Internal Standard Kit
Elements:	(sample: internal standard = about 9:1)

표 3. 분석 조건

RF Power: 1.2 kW Sampling Depth: 5 mm Pump Speed: 20 rpm 9.0 L/min Plasma Gas Flowrate: Auxiliary Gas Flowrate: 1.10 L/min Carrier Gas Flowrate: 0.45 L/min Dilution Gas Flowrate: 0.40 L/min Cell Gas: Не

표 4. 사용 가능한 셀 가스

기기 모델	He	H ₂	3 rd gas (option)	
ICPMS-2050 Collision only	0	Χ	Χ	
ICPMS-2050	0	0	0	

■ 분석 결과

표 1에 따라 준비된 표준 용액을 이용하여 검정곡선을 작성하고, 립스틱, 아이쉐도우, 파운데이션 내 중금속을 분석하였다. 그 결과를 표 5에 나타내었다.

모든 시료는 납과 수은에 대해 ICCR의 권고 한계 이하의 값을 보였다. 또한, ICPMS-2050은 ICCR의 권고 한계 보다 낮은 정량 한계를 확보하였다.

표 6은 시료 전처리가 완료된 시험 용액에 5 µg/L의 농도로 분석 원소를 첨가했을 때의 회수율 시험 결과를 보여준다. (100 ± 10) % 범위로 양호한 결과로 확인되었다.

표 6. 첨가 회수율 시험 결과

원소	내부 표준	립스틱	파운데이션	아이쉐도우	
	원소	회수율 (%)	회수율 (%)	회수율 (%)	
⁵² Cr	¹⁰³ Rh	98	94	103	
⁵⁹ Co	¹⁰³ Rh	96	91	97	
⁶⁰ Ni	¹⁰³ Rh	95	96	95	
⁷⁵ As	¹⁰³ Rh	94	93	95	
¹¹¹ Cd	¹⁰³ Rh	94	95	95	
¹²¹ Sb	¹⁰³ Rh	94	97	95	
²⁰⁸ Pb	¹⁹³ lr	96	94	99	
²⁰² Hg	¹⁹³ lr	97	94	93	

■ 결론

ISO 21392 규격에 따라 ICPMS-2050을 이용하여 화장품 내 중금속 동시 분석을 수행하였다.

ICPMS-2050으로 규격에서 요구하는 수치 이내에서 충분한 감도로 분석이 가능함을 확인하였다. 첨가 회수율 시험 결과를 양호했으며, 분석의 유효성을 입증할 수 있었다.

미니 토치를 이용함으로써 아르곤 가스 소모량과 운용 비용을 절감할 수 있었다.

■ 참고 문헌

- 1) ICCR-7 Traces Working Group: Considerations on Acceptable Lead Levels in Cosmetic Products, 2023.12
- 2) ICCR Joint Traces Working Group: Recommendation for Acceptable Trace Mercury Levels in Cosmetic Products, 2016.09
- 3) ISO 21392 : 2021 Cosmetics Analytical methods -Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique

표 5. 화장품 내 중금속 분석 결과 (mg/kg)

원소	ICCR 권고 한계	LOQ (10σ)	방법 바탕 시료	립스틱	파운데이션	아이쉐도우
⁵² Cr		0.04	0.05	0.43	3.5	15
⁵⁹ Co		0.01	<	1.1	0.42	6.5
⁶⁰ Ni		0.1	<	0.6	2.0	18
⁷⁵ As		0.04	<	0.05	0.10	0.15
¹¹¹ Cd		0.006	<	<	0.03	<
¹²¹ Sb		0.03	<	<	<	<
²⁰⁸ Pb	10	0.003	0.008	0.03	3.2	2.4
²⁰² Hg	1	0.03	0.05	<	<	<

LOQ (mg/kg): Blank 용액의 반복 분석 표준편차 × 10 × (1/검정곡선 기울기) × {50 (mL) × 4/0.2 (g)}/1000

< : 정량한계 미만

화장품 내 중금속 농도 (mg/kg) = (시험 용액의 농도 - 방법 바탕 시료의 농도} (μg/L) × {50 (mL) x 4/0.2 (g)}/1000



Shimadzu Corporation www.shimadzu.com/an/

Shimadsu Scientific Korea www.shimadzu.co.kr

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

This publication may contain references to products that are not available in your country. Please contact us to check the availability of these

products in your country.

The content of this publication shall not be reproduced, altered or sold for any commercial purpose without the written approval of Shimadzu. See http://www.shimadzu.com/about/trademarks/index.html for details.

Third party trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities or their products/services, whether or not they are used with trademark symbol "TM" or "®".

Shimadzu disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

The information contained herein is provided to you "as is" without warranty of any kind including without limitation warranties as to its accuracy or completeness. Shimadzu does not assume any responsibility or liability for any damage, whether direct or indirect, relating to the use of this publication. This publication is based upon the information available to Shimadzu on or before the date of publication, and subject to change without notice.

01-00796-KR

First Edition: 2024.08